高次ラマン効果を利用した界面選択的なテラヘルツ 振動分光

Interface-Selective THz Spectroscopy by Using Nonlinear Raman Transitions

Hiroshi ONISHI

A Raman-based, nonlinear optical spectroscopy is a promising method of observing low-frequency vibrational modes localized at buried interfaces. The principles of the Raman excitation and interface-selective detection of coherent vibrations are described. Applications to air-liquid, liquid-liquid, air-solid, liquid-solid, and solid-solid interfaces are reviewed.

Key words: interfaces, Raman spectroscopy, molecular vibration, coherent phonon

超高真空のなかで発展してきた表面科学は,清浄な固体 表面の構造と電子状態を十分に解明してきた.しかし,触 媒やガスセンサー(固体-気体界面)・電池や液晶(固体-液 体界面)・半導体デバイスや EL 素子(固体-固体界面)・細 胞や溶媒抽出(液体-液体界面)に代表されるように,表 面界面が機能を発揮する環境は真空ではない.界面をはさ む両側の媒質から物質やエネルギーを受け取り,他の形態 に変換して送り返すことが界面機能の本質である.媒質に 埋没した界面(buried interfaces)を分子論的に理解する ことが,新世代の表面界面科学に求められている.

にもかかわらず,埋没界面を原子分子レベルで計測評価 する実験手段は限られている.媒質内部まで到達するプロ ーブは透過性にすぐれていなければならず,界面選択的な 分析と本質的に相容れないからである.媒質透過性と界面 選択性を両立する手段のひとつが,偶数次の非線形光学効 果を利用した光学分光である.入射光波長を選択して媒質 透過性を確保し,偶数次の光学遷移が反転対称性の破れた 場でのみ許容される性質を利用して,界面だけの情報をに なう信号光を得る.本稿では,光学次数4のラマン過程を 利用して低波数領域(振動数 30 THz 以下,波数 1000 cm⁻¹ 以下)の振動分光を実現する手段を紹介する.

1. 和周波分光法の成功と制約

界面選択的な振動分光法として,Shen ら¹⁾が1987年に 創始した和周波分光法が現在広く利用されている。これ は、単色赤外光と単色可視光を照射した界面で発生する和 の周波数をもつ光を検出する手法である。発生する和周波 光の電場強度は、赤外光電場と可視光電場と2次の光学感 受率 $\chi^{(2)}$ の積に比例する。赤外光のエネルギーが振動状 態遷移に共鳴するとき $\chi^{(2)}$ が増大するので、単色赤外光 の波数を掃引して振動スペクトルを計測する。

大

襾

洋

和周波分光法の出現によって,気体-液体界面の分子論 的理解は格段に進展した²).固体表面に吸着した分子の反 応ダイナミクスをピコ秒の時間分解能で計測することがで き³,近接場顕微計測も実現した⁴).最近では,ポリマー⁵) や生体関連材料⁶⁾などの表面構造解析に応用が広がりつつ ある.フェムト秒レーザー光を波長変換した広帯域赤外光 を入射して広帯域和周波光を発生させ,多素子検出器と組 み合わせて波長掃引を不要にするマルチプレックス分光器 が信号/雑音比にすぐれた検出方式として定着しつつあ る⁷.測定したスペクトルを分子論的に解釈する理論的枠 組みも進歩している⁸⁾.

和周波発生によって振動スペクトルを観測するには,十 分な強度の赤外光を界面に照射しなければならない.赤外 光を吸収する媒質に埋没した界面を計測するには、プリズ ムによる背面入射などの実験的工夫が必要である⁹. 波数 1000 cm⁻¹ 以下の低波数振動を観測するには、自由電子レ ーザー施設による大強度遠赤外光を要する¹⁰⁾. したがっ て、遠赤外光を強く吸収する媒質(たとえば水溶液)に埋 没した界面の低波数振動を観測することは至難である.

振動状態を励起する光学過程を赤外共鳴からラマン共鳴 に切り替え、しかも光学次数を偶数に維持することができ れば、赤外光を用いない界面振動分光が可能になる。この 手法は1997年に、Changら¹¹⁾によってGaAs結晶の格子 振動(コヒーレントフォノン)を観測するために開発され た。その後、主として真空中においた固体表面を対象とし た研究が進展してきた¹²⁾.筆者らは、気中・液中に埋没し た界面の分析手法とするべく研究を進めている。

2. 分子振動のラマン励起と界面選択的な検出

2.1 光学次数3のラマン分光

超短光パルス(中心波数 Q)を媒質に入射すると,イン パルシブ誘導ラマン過程によって光路上にある物質のラマ ン活性な分子振動あるいは格子振動モードを励起できる. 励起される振動の周期に比べて光パルスの時間幅が狭いの で,位相のそろった(コヒーレントな)振動が励起され る.20 fsの光パルスであればおよそ1000 cm⁻¹までの振 動モードを励起する.

励起パルスから遅延時間 t_a をおいて波数 Ω のプローブ 光パルスを入射する. 媒質を透過¹³⁾ あるいは反射¹⁴⁾ する プローブ光強度は、コヒーレント振動によって変調をうけ る. t_a を変えながら透過光あるいは反射光強度を測定すれ ば、コヒーレント振動の振幅と位相を時間軸上で観測でき る. 周波数スペクトルが必要であれば、これをフーリエ変 換すればよい. この手法は、3 次の時間領域ラマン分光法 として溶液¹³⁾ や固体¹⁵⁾ のコヒーレント振動を計測する手 法として確立されている. 図1 (a) に示すように、光学遷 移は3 つの入射電場 (Ω_{high} , Ω_{low} , Ω) を含む. Ω_{high} (Ω_{low}) は広帯域ポンプ光の高波数 (低波数) 成分をあらわす. 光 学次数が奇数であるから界面選択性を有しない.

2.2 光学次数4のラマン分光

三次ラマン過程に入射光1光子を加えてポンプ-プロー ブ過程全体の次数を4に調整し,界面選択性を賦与した光 学遷移を図1(b)に示す.実験的には,プローブ光の第二 高調波がコヒーレント振動によって強度変調された成分を 観測することによって達成できる.実験的には第二高調波 強度を遅延時間の関数として計測するために,時間分解第 二高調波発生(time-resolved second harmonic generation)



図1 インパルシブ誘導ラマン過程による分子振動のコヒー レント励起と検出.プローブ光の(a)基本波で検出する三 次ラマン分光法と(b)第二高調波で検出する四次ラマン分 光法.

と称されることが多いが、筆者らは光学次数4のラマン過程にもとづくことを強調して四次ラマン(fourth-order Raman)分光法と表記する.

ポンプ光によって複数の振動モードが同時に励起される 場合に、4 次の光学遷移による電場強度 *E*_{fourth} は

$$E_{\text{fourth}}(t_{d}, 2\Omega) = \sum_{\nu} A_{\nu} \cos(\omega_{\nu} t_{d} + \varphi_{\nu}) e^{-t_{d}/T_{\nu}} \quad (1)$$

であらわされる. ここで A_{ν} , ω_{ν} , φ_{ν} , T_{ν} は, 各モード に起因する振幅, 振動数, 位相, 位相緩和時間である.

インパルシブ誘導ラマン過程による振動励起確率は、共 鳴ラマン遷移の場合と同様に、励起光が基底状態から電子 励起状態への遷移に共鳴することによって著しく増大す る. 位相 φ_{ν} は電子状態遷移に共鳴したラマン過程におい ては0または $\pi/2$, 非共鳴の場合には $\pi/2$ または $3\pi/2$ と なることが、三次ラマン分光の経験から類推される.

プローブ光パルスは、4次の電場 E_{fourth} に加えて2つ の第二高調波電場を発生させる。ポンプ光がない場合の電 場 $E_0(2\Omega)$ と、ポンプ光励起の影響によって生じ分子振動 によって変調されない非振動成分 $E_{\text{non}}(t_d, 2\Omega)$ である。後 者の起源は、ポンプ光励起によって電子基底状態にある分 子数が減少することにある。位相整合条件を考慮すると、 4次電場と2次電場は同一方向に伝搬するゆえ両者は干渉 をおこす。検出器が測定する第二高調波強度 $I(t_d, 2\Omega)$ は、

$$\frac{I(t_{\rm d}, 2\Omega)}{I_0(2\Omega)} = \frac{|E_0(2\Omega) + E_{\rm non}(t_{\rm d}, 2\Omega)e^{i\phi} + E_{\rm fourth}(t_{\rm d}, 2\Omega)e^{i\phi}|^2}{|E_0(2\Omega)|^2}$$
(2)

で与えられる¹⁶⁾. ここで $I_0(2\Omega)$ は、ポンプ光がない場合の第二高調波強度である。 E_0 と E_{non} は同一の光学過程によって生じる応答であるから、両者の位相差 ϕ を0とおいてよい、そこで、二次光学過程による電場を



図2 四次ラマン分光器。有機溶媒と水溶液の界面を観測す るよう組み立てた例を示す。NOPA:非同軸光パラメトリッ ク増幅器,BS:ビームスプリッター,VND:可変濃度フィ ルター,PD:フォトダイオード,P:グランテイラープリズ ム,PMT:光電管。

$$E_{\text{second}}(t_{d}, 2\Omega) = E_{0}(2\Omega) + E_{\text{non}}(t_{d}, 2\Omega) \quad (3)$$

と書く. E_{second} と E_{fourth} との位相差 ϕ は、第二高調波と 振動コヒーレンスの位相関係によって定まる. E_{fourth} が 他の成分に比べて十分小さい場合に、式(2)は以下のよ うに簡略化される.

$$E_{\text{fourth}}(t_{\text{d}}, 2\Omega) E_{\text{second}}(t_{\text{d}}, 2\Omega) \propto I(t_{\text{d}}, 2\Omega) - I_{\text{second}}(t_{\text{d}}, 2\Omega)$$
(4)

 $I_{\text{second}}(t_d, 2\Omega)$ は E_{second} に起因する第二高調波の強度であ り、実測した第二高調波強度 I(t_d, 2Ω)の非振動成分とし て多重指数関数によるフィッティングから定めることがで きる。したがって、式(4)の右辺は実測値から抽出した第 二高調波強度の振動成分である。左辺において E_{fourth} が E_{second} と積をつくることに注目されたい. これは E_{fourth} を ヘテロダイン検出することに相当し、たとえ Efourth が微弱 であるとしても Esecond が大きければ測定量である第二高 調波強度の振動振幅を大きくできる。また、E_{fourth} は四次 遷移をおこす界面化学種の数に比例するから、測定量であ る第二高調波強度の変動振幅は化学種数に比例する。これ は、和周波分光の信号強度が化学種数の2乗に比例するこ とと異なっている. なお、測定する界面に過渡回折格子を 生じさせる光学配置をとることで2次の光学応答と4次の 光学応答の伝搬方向を差別化し、*E*_{fourth}の2乗に比例す る発光強度を計測すること(E_{fourth}のホモダイン検出)も 可能である17).

3. 実験配置

図2に分光器の一例¹⁶⁾を示す. チタンサファイア再生 増幅器(Hurricane)の出力(波長 800 nm,時間幅 90 fs, 繰り返し周波数1 kHz)を非同軸光パラメトリック増幅 器(TOPAS-white)で時間幅およそ20 fsに圧縮すると ともに、500~750 nmの範囲で波長を可変化してポンプ光 およびプローブ光として用いる.電子状態共鳴を利用して 信号を増強するためには、測定対象にあわせて波長を変化 させる必要がある.ポンプ光とプローブ光を入射した界面 から位相整合条件を満たす方向にビーム状に放出される第 二高調波を光電管で検出する.

4. 気体-液体界面の計測

四次ラマン分光法ではじめて液体表面を観測した例¹⁸⁾ を図3に示す.500~700 nm に吸収バンドをもつオキサジ ン色素の水溶液表面を大気中で計測した.水溶液の表面に は(a)のような配向で色素分子が整列し,第二高調波を 効率よく発生することがこれまでの研究¹⁹⁾からわかって いる.水溶液表面に波長 630 nmのポンプ光とプローブ光 を入射し,表面から放出されるプローブ光の第二高調波強 度を,ポンプ-プローブ遅延時間に対してプロットした図 が(b)である.ポンプ光によって多くの色素分子が基底 状態から電子励起状態に遷移する.遅延時間ゼロにおける 第二高調波強度の減衰と数ピコ秒にわたる復元は,基底状 態にある分子数変化を反映している.この非振動成分の上 に四次電場による強度振動が重なっている.

非振動成分を多重指数関数でフィッティングし、原強度 から差し引いた振動成分を(c)に示す.周期0.1 ps以下 の振動が3 psにわたって明瞭に捉えられている.これを フーリエ変換した波数スペクトルを(d)に示す.実数成 分にあらわれた5本のバンドはオキサジン色素の分子内振 動のラマンバンドと波数が一致し、水溶液表面に存在する 色素分子の振動バンドに帰属できる.実数成分ピークが負 の方向を向き、虚数成分の対応する波数に微分型の応答が あることから、これらの振動の位相 φ がπに等しいこと がわかる.これは、ポンプ光によってラマン励起された振 動が遅延時間ゼロにおいて最大振幅をもつ cos(*ωt*₄) 関数 に従うことを意味している.電子状態励起に共鳴したラマ ン遷移が cos 関数型の振動を励起することは、溶液を対象 とした三次ラマン分光の経験²⁰)と矛盾しない.

5. 液体-液体界面の計測

図3のオキサジン水溶液を厚さ0.2mmのヘキサデカン層で覆って作製したヘキサデカン-水溶液界面を同様に



図3 大気-オキサジン水溶液界面の四次ラマンスペクトル. (a)オキサジン色素の分子構造と溶液表面での分子配向. (b)プローブ光第二高調波の強度.(c)第二高調波強度の振 動成分.(d)振動成分のフーリエ変換スペクトル.ポンプ光 強度:5mJ cm⁻²,プローブ光強度:2.5mJ cm⁻².

計測した¹⁶⁾. ヘキサデカン層が入射光パルスに群速度分散 を引き起こすため,界面上で時間幅が最小となるよう調整 が必要である. 液体-液体界面においても,大気-液体界面 に比べて遜色のない強度の信号が得られた. 図4に,界面 から発生した第二高調波の強度(a),その振動成分(b), フーリエ変換スペクトル(c)を示す.いずれもが大気-水 溶液界面の信号と酷似している. これは,観測された5つ の振動モードが色素分子をとりまく化学的環境に敏感でな いことを意味している.

6. 気体-固体界面の計測

36巻9号 (2007)

四次ラマン分光法を用いて真空中においた固体表面のコ ヒーレントフォノンを計測した研究は数多い.アルカリ金 属原子を真空蒸着した白金表面²¹⁻²⁵⁾や磁性をもつガドリ

(a) 1.0 $I_0(2\Omega)$ (2<u>0</u>) / I 0.4 (b) ò 2 1 З t_a / ps 0.02 (2Ω) /I₀(2Ω) 0 -0.02 0 2 З t_d / ps (c) imaginary ⁻ourier-transformed $\chi^{(4)}$ real 534 683 557 619 593 1000 wavenumber / cm⁻¹

図4 ヘキサデカン-オキサジン水溶液界面の四次ラマンスペクトル.(a) プローブ光第二高調波の強度.(b) 第二高調波 強度の振動成分.(c) 振動成分のフーリエ変換スペクトル. ポンプ光強度:5 mJ cm⁻², プローブ光強度:2.5 mJ cm⁻².

ニウム金属薄膜^{26,27)}が対象である。筆者らは、二酸化チタン(TiO₂)表面のフォノン計測をはじめている²⁸⁾。二酸 化チタンは光触媒材料として広く利用されている。光触媒 は大気中あるいは水中で動作するから、埋没界面を観測で きる四次ラマン分光法の特徴を生かせる測定対象である。

ルチル型二酸化チタンの単結晶を真空中で加熱すること によって、原子レベルで平坦な(110)結晶面を作ること ができる²⁹⁾.この表面をトリメチル酢酸アニオンの単分子 膜で被覆して、大気中に取り出して測定した。図5(a)に 示すように、トリメチル酢酸アニオンを吸着させると疎水 性が高い(CH₃)₃C 官能基が二酸化チタン表面を覆う.こ れによって、水などの不純物吸着を防ぐことができる³⁰⁾.

波長 630 nm のポンプ-プローブ光を用いて測定した第 二高調波強度を(b) に示す.結晶内の電子励起と緩和に 対応する非振動成分の形状は色素水溶液の場合と大きく異 なる.これを差し引くことで振動成分(c)を抽出できる が,その振幅は遅延時間とともに急速に減衰し1psで検 出限界以下となった.色素水溶液において3psを超えて



図5 大気-二酸化チタン界面の四次ラマンスペクトル.(a) トリメチル酢酸アニオンで被覆した TiO₂(110) 表面の構造. (b) プローブ光第二高調波の強度.(c) 第二高調波強度の振 動成分.(d) 振動成分のフーリエ変換スペクトル.ポンプ光 強度:14 mJ cm⁻², プローブ光強度:6 mJ cm⁻².

強度振動が継続した(図3および図4)ことに比べて,固体中の位相緩和が速いことを反映している.

強度振動(c)をフーリエ変換したスペクトル(d)に あらわれたバンドのうち 826,444,180 cm⁻¹は,対応す るフォノンがバルク結晶で確認されている。357 cm⁻¹付 近にはバルクフォノンが存在しない。真空中で測定された 電子エネルギー損失分光スペクトル³¹⁾には 360 cm⁻¹にバ ンドがあらわれ,表面光学フォノン(Fuchs-Kliewer モー ド)に帰属されている。

826, 444, 180 cm⁻¹のバンドは虚数部分に負のピーク を有し,実数部分に微分形の応答を与えた.したがって, 振動の位相 ϕ は $3\pi/2$ である.電子状態遷移に非共鳴の インパルシブ誘導ラマン過程によって $\sin(\omega t_a)$ 関数型の 振動が励起された可能性がある.組成比 Ti:O が正確に 1:2 の結晶はバンドギャップ 3 eV の半導体となり,入射 光に対して透明である.ただし,真空加熱によって結晶面 を平坦化する過程で,結晶表面および内部に微量の酸素原 子欠陥が生じる.欠陥準位に起因する可視光吸収のため青 色となった結晶を測定した結果が図5 であり,共鳴/非共 鳴の判定は慎重にくださなければならない.

二酸化チタン表面を保護膜として覆っているトリメチル 酢酸アニオンに起因する振動バンドは観測されなかった。 より大きな非線形光学感受率をもつ化合物である *p*-ニト ロ安息香酸を吸着させた表面の測定を現在進めており、3 nm⁻²の数密度で吸着した分子の振動バンドを検知できる との感触を得ている³²⁾.

7. 液体-固体界面の計測

図5で測定した二酸化チタン表面を濃度 0.1 mol L⁻¹の 塩酸水溶液に浸積して測定した結果を図6 に示す³³.第二 高調波強度の非振動成分は大気中とまったく異なる変化を 呈した.いまだ信号/雑音比が十分ではないが,フーリエ 変換スペクトル (c) には 826,369,178 cm⁻¹ に振動バン ドがあらわれている.大気中で観測された444 cm⁻¹のバ ンドが消失したことは,液体と接することで界面振動が変 化したことを示唆する.

8. 固体-固体界面の計測

固体と固体の界面には電子ビームやイオンビームはもと よりプローブ顕微鏡探針も到達できないので、光学的な分 析法への期待が大きい。これまでに、GaPフォトダイオ ード³⁴⁾と GaInP/GaAs/GaInP 積層構造³⁵⁾を四次ラマン 分光法で計測した例が報告されている。後者において 270~400 cm⁻¹ に多数のバルクフォノンが観測され、その 中で 310 cm⁻¹ のバンドが GaInP/GaAs 界面に局在した光 学フォノンに帰属されている。

9. 周波数スペクトルの直接検出

前章までに紹介した研究では、ポンプ光(Ω_{high} , Ω_{low}) がラマン励起したコヒーレント振動をプローブ光(Ω)第 二高調波の強度振動として観測した。検出できる振動の高 波数限界は入射光パルスの時間幅で制限され、20 fs パル スを用いたときおよそ 1000 cm⁻¹ となる。この制限を回避 するために、山口と田原³⁶⁾は Ω_{low} と Ω をピコ秒の時間幅 をもつ狭帯域光に替えてポンプ光と同時入射する方法を発



図6 塩酸水溶液-二酸化チタン界面の四次ラマンスペクト ル.(a) プローブ光第二高調波の強度.(b) 第二高調波強度 の振動成分.(c) 振動成分のフーリエ変換スペクトル.ポン プ光強度:5 mJ cm⁻², プローブ光強度:5 mJ cm⁻².

明した³⁶. このとき,振動励起準位 ν のエネルギー分布 は Ω 光の第二高調波スペクトルに投影される. こうして 発生した広帯域第二高調波を分光器で分散させて多素子検 出し,フーリエ変換を経ることなく周波数スペクトルを得 る. この方法を用いて,ローダミン 800 色素の水溶液表面 において 1200, 1350, 1500, 1650, 2200 cm⁻¹ に色素の分 子内振動モードが観測されている.

10.展望

本稿では、光学次数4のラマン過程を利用した界面選択 的な振動分光法を紹介した。超短パルス光を用いたポン プ-プローブ測定によって、真空中の固体表面はもとより、 気体・液体・固体いずれを組み合わせた界面をも計測でき ることが国内外の研究者によって実証されてきた。

測定上の制約も残されている。高い光学次数ゆえに応答 は微弱である。ヘテロダイン検出や電子状態共鳴による増 強を利用して、測定可能な対象をどこまで拡張できるかが 課題である。レーザー光源の出力は年々増大しているが、 破壊閾値を超える光を入射することはできない。二次ある いは三次の光学遷移が光路中で発生すると、測定対象であ る四次応答が妨害光に埋もれてしまう場合がある.

四次ラマン分光法は,光学次数を偶数に設定することで 界面選択性を賦与したラマン分光法である.現在広く用い られている赤外-可視和周波分光法は,界面選択的な赤外 分光とみなしてよい.これらに加えて,界面選択的な紫外 可視分光というべき可視-可視和周波分光法が最近開発さ れた^{37,38)}.紫外可視・赤外・ラマンの三大分光法は,凝縮 相の科学を牽引してきた計測法である.いまや,界面選択 性を獲得した三手法が界面研究に大きな転機をもたらすこ とを期待する.

本稿 2~8 章で紹介した筆者らの研究は,神奈川科学技 術アカデミー「極限表面反応プロジェクト」において開始 され,科学技術振興機構による CREST 研究「次世代光 磁気材料を指向したナノデザイン制御」と科学研究費特定 領域研究「極微構造反応」の支援のもとに発展させた。分 光装置の開発・四次ラマン遷移の定式化・気液界面・液液 界面・固気界面の計測は藤芳暁・石橋孝章との,固液界面 の計測は野本知理との共同研究である。

文 献

- X. D. Zhu, H. Suhr and Y. R. Shen: "Surface vibrational spectroscopy by infrared-visible sum frequency generation," Phys. Rev. B, 35 (1987) 3047–3050.
- M. J. Shultz, S. Baldelli, C. Schnitzer and D. Simonelli: "Aqueous solution/air interfaces probed with sum frequency generation spectroscopy," J. Phys. Chem. B, 106 (2002) 5313-5324.
- 3) A. Bandara, S. S. Kano, K. Onda, S. Katano, J. Kubota, K. Domen, C. Hirose and A. Wada: "SFG spectroscopy of CO/ Ni(111): UV pumping and the transient hot band transition of adsorbed CO," Bull. Chem. Soc. Jpn., 75 (2002) 1125-1132.
- 4) R. D. Schaller, J. C. Johnson, K. R. Wilson, L. F. Lee, L. H. Haber and R. J. Saykally: "Nonlinear chemical imaging nanomicroscopy: From second and third harmonic generation to multiplex (broad-bandwidth) sum frequency generation near-field scanning optical microscopy," J. Phys. Chem. B, **106** (2002) 5143–5154.
- J. Sung, D. Kim, C. N. Whang, M. Oh-e and H. Yokoyama: "Sum-frequency vibrational spectroscopic study of polyimide surfaces made by spin coating and ionized cluster beam deposition," Phys. Chem. B, **108** (2004) 10991–10996.
- 6) X. Chen, J. Wang, J. J. Sniadecki, M. A. Even and Z. Chen: "Probing α -helical and β -sheet structures of peptides at solid/liquid interfaces with SFG," Langmuir, **21** (2005) 2662–2664.
- T. Ishibashi and H. Onishi: "Multiplex sum-frequency spectroscopy with electronic resonance enhancement," Chem. Lett., 33 (2004) 1404–1407.
- A. Morita: "Improved computation of sum frequency generation spectrum of the surface of water," J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 3158–3163.
- 9) S. Ye, S. Nihonyanagi and K. Uosaki: "Sum frequency

generation (SFG) study of the pH-dependent water structure on a fused quartz surface modified by an octadecyltrichlorosilane (OTS) monolayer," Phys. Chem. Chem. Phys., **3** (2001) 3463–3469.

- R. Braun, B. D. Casson, C. D. Bain, E. W. M. van der Ham, Q. H. F. Vrehen, E. R. Eliel, A. M. Brigg and P. B. Davies: "Sum-frequency generation from thiophenol on silver in the mid and far-IR," J. Chem. Phys., **110** (1999) 4634-4640.
- Y. M. Chang, L. Xu and H. W. K. Tom: "Observation of coherent surface optical phonon oscillations by timeresolved surface second-harmonic generation," Phys. Rev. Lett., 78 (1997) 4649-4652.
- Y. Matsumoto and K. Watanabe: "Coherent vibrations of adsorbates induced by femtosecond laser excitation," Chem. Rev., 106 (2006) 4234-4260.
- L. Dhar, J. A. Rogers, and K. A. Nelson: "Time-resolved vibrational spectroscopy in the impulsive limit," Chem. Rev., 94 (1994) 157-193.
- 14) S. Fujiyoshi, T. Ishibashi and H. Onishi: "Time-domain Raman measurement of molecular submonolayers by timeresolved reflection spectroscopy," J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 1525–1528.
- 15) T. E. Stevens, J. Kuhl and R. Merlin: "Coherent phonon generation and the two stimulated Raman tensors," Phys. Rev. B, 65 (2002) 144304-1-144304-4.
- 16) S. Fujiyoshi, T. Ishibashi and H. Onishi: "Molecular vibrations at a liquid-liquid interface observed by fourth-order Raman spectroscopy," J. Phys. Chem. B, **110** (2006) 9571– 9578.
- Y. Hirose, H. Yui and T. Sawada: "Second harmonic generation-based coherent vibrational spectroscopy for a liquid interface under the nonresonant pump condition," J. Phys. Chem. B, 109 (2005) 13063–13066.
- S. Fujiyoshi, T. Ishibashi and H. Onishi: "Interface-specific vibrational spectroscopy of molecules with visible lights," J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 10636–10639.
- D. A. Steinhurst and J. C. Owrutsky: "Second harmonic generation from oxazine dyes at the air/water interface," J. Phys. Chem., 105 (2001) 3062-3072.
- 20) L. D. Ziegler, R. Fan, A. E. Desrosiers and N. F. Sherer: "Femtosecond polarization spectroscopy: A density matrix description," J. Chem. Phys., **100** (1994) 1823-1839.
- 21) M. Fuyuki, K. Watanabe and Y. Matsumoto: "Coherent surface phonon dynamics at K-coverd Pt(111) surface investigated by time-resolved second harmonic generation," Phys. Rev. B, 74 (2006) 195412-1-195412-6.
- 22) K. Watanabe, N. Takagi and Y. Matsumoto: "Impulsive excitation of a vibrational mode of Cs on Pt(111)," Chem. Phys. Lett., 366 (2002) 606–610.
- 23) K. Watanabe, N. Takagi and Y. Matsumoto: "Direct timedomain observation of ultrafast dephasing in adsorbatesubstrate vibration under the influence of a hot electron bath: Cs Adatoms on Pt(111)," Phys. Rev. Lett., 92 (2004) 057401-1-057401-4.
- 24) K. Watanabe, N. Takagi and Y. Matsumoto: "Femtosecond

wavepacket dynamics of Cs adsorbates on Pt(111): Coverage and temperature dependences," Phys. Rev. B, **71** (2005) 085414-1-085414-9.

- 25) K. Watanabe, N. Takagi and Y. Matsumoto: "Modeselective excitation of coherent surface phonons on alkalicovered metal surfaces," Phys. Chem. Chem. Phys., 7 (2005) 2697–2700.
- 26) A. V. Melnikov, I. Radu, U. Bovensiepen, O. Krupin, K. Starke, E. Matthias and M. Wolf: "Coherent optical phonons and parametrically coupled magnons induced by femtosecond laser excitation of the Gd(0001) surface," Phys. Rev. Lett., **91** (2003) 227403.
- 27) A. V. Melnikov, I. Radu, U. Bovensiepen, K. Starke, M. Wolf and E. Matthias: "Spectral dependence of time-resolved coherent and incoherent second-harmonic response of ferromagnetic Gd(0001)," J. Opt. Soc. Am. B, 22 (2005) 204-214.
- 28) S. Fujiyoshi, T. Ishibashi and H. Onishi: "Fourth-order Raman spectroscopy of wide-band gap materials," J. Phys. Chem. B, 109 (2005) 8557-8561.
- 29) H. Onishi, K. Fukui and Y. Iwasawa: "Atomic-scale surface structures of TiO₂(110) determined by scanning tunneling microscopy: A new surface-limited phase of titanium oxide," Bull. Chem. Soc. Jpn., 68 (1995) 2447–2458.
- 30) J. M. White, J. Szanyi and M. A. Henderson: "The photon-driven hydrophilicity of titania: A model study using TiO₂ (110) and adsorbed trimethyl acetate," J. Phys. Chem. B, 107 (2003) 9029–9033.
- 31) G. Rocker, J. A. Schaefer and W. Göpel: "Localized and delocalized vibrations on TiO₂(110) studied by highresolution electron-energy-loss spectroscopy," Phys. Rev. B, **30** (1984) 3704–3708.
- 32) T. Nomoto and H. Onishi: in preparation.
- 33) T. Nomoto and H. Onishi: "Fourth-order coherent Raman spectroscopy in a time domain: Applications to buried interfaces," Phys. Chem. Chem. Phys. in press.
- 34) Y.-M. Chang: "Coherent phonon spectroscopy of GaP Schottky diode," Appl. Phys. Lett., 82 (2003) 1781-1783.
- 35) Y.-M. Chang, H. H. Lin, C. T. Chia and Y. F. Chen: "Observation of coherent interfacial optical phonons in GaInP/GaAs/GaInP single quantum wells," Appl. Phys. Lett., 84 (2004) 2548-2550.
- 36) S. Yamaguchi and T. Tahara: "Interface-specific $\chi^{(4)}$ coherent Raman spectroscopy in the frequency domain," J. Phys. Chem. B, **109** (2005) 24211–24214.
- 37) S. Yamaguchi and T. Tahara: "Precise electronic $\chi^{(2)}$ spectra of molecules adsorbed at an interface measured by multiplex sum frequency generation," J. Phys. Chem. B, **108** (2004) 19079–19082.
- 38) S. Yamaguchi and T. Tahara: "Determining electronic spectra at interfaces by electronic sum frequency generation: One- and two-photon double resonant oxazine 750 at the air/water interface," J. Chem. Phys., 125 (2006) 194711.

(2007年5月8日受理)